

2023年10月吉日

会員各位

2023年度 第2回晶析分科会 開催のご案内

(一社) 日本粉体工業技術協会 晶析分科会

コーディネータ 同志社大学 白川善幸

副コーディネータ (公財) 塩事業センター 正岡功士

代表幹事 (株)ノリタケカンパニーリミテド 伊藤雅章

協賛：粉体工学会、化学工学会、レーザー学会、日本結晶成長学会、日本海水学会、分離技術会

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より分科会活動にご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

結晶成長を取り扱う場合、核の生成とそれに続く成長の過程を分けて考えるのが一般的ですが、外部から与えられたエネルギーにより、高効率・高選択な成長プロセスを得ることができる特殊反応場についての講演会を企画しました。ご多用とは存じますが、多くの皆様にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 開催日時

2023年12月15日(金) 13:30~16:30(講演会)
16:45~18:30(交流会)

2. 開催場所

講演会：同志社大学 大阪サテライト(梅田)

大阪市北区梅田 1-12-17 JRE 梅田スクエアビル 17階

https://www.doshisha.ac.jp/information/access/index.html#access_osaka_o

交流会：居酒屋 餃子のかっちゃん 梅田お初天神店

<https://gyozanokacchan.owst.jp/>

着席形式、感染拡大の場合、交流会は中止とします。

3. 定員：30名

4. 参加費：日本粉体工業技術協会会員および協賛会員 5,000円[うち消費税等454円]
非会員 7,000円[うち消費税等636円]
学生 3,000円[うち消費税等272円]
[消費税等込/税率10%]

5. 登録番号 T8130005012383

6. 分科会プログラム

13:00~13:30 受付

13:30~13:35 開会挨拶

13:35~14:25 マイクロ流路による流動制御と晶析操作

京都大学大学院 工学研究科 化学工学専攻 教授 外輪 健一郎氏

14:25~14:35 休憩

14:35~15:25 レーザー結晶化技術の開拓およびその制御機構の解明

大阪大学大学院 工学研究科 物理学系専攻 教授 吉川 洋史氏

15:25~15:35 休憩

15:35~16:25 Naフラックス法による大口径・高品質GaN結晶成長

大阪大学大学院 工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 教授 森 勇介氏

16:25~16:30 閉会挨拶

7. 参加申込：下記をご記入の上、E-mailにてお申し込みください。

件名：2023年度第2回晶析分科会（12月15日）参加申し込み

（本文）

上記講演会への参加を申し込みます。

御氏名：

御所属：

御役職：

御住所：

Tel：

E-mail：

会員種別：日本粉体工業技術協会会員および協賛会員名
または非会員

交流会：参加または不参加

申込先：一般社団法人日本粉体工業技術協会 晶析分科会 代表幹事 伊藤 雅章

E-mail: crystallization@n.noritake.co.jp

8. 申込締切：2023年12月6日（水）

9. 注意事項

ご参加にあたり、以下感染防止対策にご協力ください。

- ・発熱・咳等の症状がみられる場合は出席をご遠慮ください。
- ・会場へ入室する際に手指を消毒してください。
- ・受付の際、検温（非接触）にご協力ください。
37.0℃以上の方につきましては、参加をご遠慮いただく場合もございます。
- ・休憩時間以外にも換気をさせていただく場合もございます。

インボイス制度対応のため、領収書の書式が変わりました。同一企業から複数名お申込み等で個人名が必要な場合は、お申込時にご連絡ください。

個人情報の管理について：

いただいた個人情報は当分科会が責任をもって管理し、当分科会と日本粉体工業技術協会からの案内のみに使用します。他の用途には一切使用しません。

以上